薄膜工艺用氮化铝抛光基片

产品名称	薄膜工艺用氮化铝抛光基片
公司名称	衢州市科飞陶瓷有限公司
价格	1.00/个
规格参数	特性:散热性好 功能:散热性 微观结构:无
公司地址	衢州市衢江区大洲镇三村滨二街
联系电话	0570-3891801 13511409782

产品详情

特性	散热性好	功能	散热性
微观结构	无	规格尺寸	按客户要求生产（mm）

供应薄膜工艺用氮化铝抛光基片

材料：氮化铝陶瓷；

导热率：180+10%；

表面粗糙度，ra≤30nm；

热膨胀系数：<5.0；

尺寸：2"*2"；

厚度：0.2毫米~5毫米

公司介绍：

我公司是专业提供陶瓷刀片加工抛光，高热导氮化铝陶瓷基片及抛光片(最高10nm)，氧瓷化铝陶基片及抛光片(最高20nm),及光学材料的表面精密抛光加工。99.5以上氧化铝精密陶瓷件。公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念，坚持“ 客户第一 ”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！